### МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Северо-Кавказский филиал

ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики»

Утверждаю

Зам. директора по УВР

**У**Н.А. Андреева 29» 64 2024 г.

### Электроника Б.1.О.21

рабочая программа дисциплины

Кафедра

«Информатика и вычислительная техника»

Направление подготовки

11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы свя-

3И

Профиль Инфокоммуникационные системы и сети

Формы обучения

очная, очно-заочная, заочная

Распределение часов дисциплины по семестрам (ОФО обучения и ОЗФО обучения), курсам (ЗФО

		обуч	ения)			
D	O	ФО	3ФО		O.	3ФО
Вид учебной работы	3E	часов	3E	часов	3E	часов
Общая трудоемкость дисциплины, в том числе (по семестрам, курсам):	4	144/3	4	144/3	4	144/5
Контактная работа, в том числе (по семестрам, курсам):		52/3		14/3		18/5
Лекции		18/3		6/3		6/5
Лабораторных ра- бот		16/3		4/3		6/5
Практических за- нятий		18/3		4/3		6/5
Семинаров						
Самостоятельная работа		56/3		121/3		54/5
Контроль		36/3		9/3		36/5
Число контрольных работ (по курсам)				1/3		1/5
Число КР (по семестрам, курсам)						
Число КП (по семестрам, курсам)			计值。			
Число зачетов с разбив- кой по семестрам					La Company	
Число экзаменов с раз- бивкой по семестрам (курсам)		1/3		1/3		1/5

Программу составил: зав. кафедрой ИВТ д.т.н. профессор Соколов С.В.

Рецензенты:

профессор кафедры ИТСС д.т.н. доцент Елисеев А.В.

Рабочая программа дисциплины «Электроника»

Разработана в соответствии с ФГОС ВО: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки 11.03.02. ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИ-СТЕМЫ СВЯЗИ

УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. N 930

Составлена на основании учебных планов

направления 11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы связи профиль "Защищенные инфокоммуникационные системы", одобренных Учёным советом СКФ МТУСИ, протокол № 9 от 22.04.2024, и утвержденного директором СКФ МТУСИ 22.04.2024 г.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры "Информатика и вычислительная техника"

Протокол от «18» апреля 2024 г. № 9.

Зав. кафедрой / Соколов С.В./

Визирование для испо	ользования в 20/20 уч. году
Утверждаю Зам. директора по У	
Рабочая программа і вычислительная те	20 г. пересмотрена, обсуждена и одобрена на заседании кафедры "Информатика и ехника"
Протокол от Зав. кафедрой	20 г. №/ Соколов С.В./
	Визирование для использования в 20/20 уч. году
Утверждаю Зам. директора по У	ВР20 г.
Рабочая программа и вычислительная те	пересмотрена, обсуждена и одобрена на заседании кафедры "Информатика и
Протокол от Зав. кафедрой	20 г. №/ Соколов С.В./
	Визирование для использования в 20/20 уч. году
Утверждаю Зам. директора по У	BP 20 Γ.
Рабочая программа вычислительная те	пересмотрена, обсуждена и одобрена на заседании кафедры "Информатика и
Протокол от Зав. кафедрой	20 г. №/ Соколов С.В./

#### 1. Цели изучения дисциплины

Целями изучения дисциплины «Электроника» являются:

- изучение элементной базы, применяемой в вычислительных машинах и защищенных инфокоммуникационных системах;
- изучение принципов действия, характеристик, параметров и особенностей устройства полупроводниковых и оптоэлектронных приборов;
- приобретение студентами знаний и навыков практического использования полупроводниковых и оптоэлектронных приборов, а также базовых ячеек интегральных схем при разработке и эксплуатации вычислительных машин и защищенных инфокоммуникационных систем.

#### 2. Планируемые результаты обучения

Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника способности решать профессиональные задачи в соответствии с *технологической деятельностью*.

Результатом освоения дисциплины являются сформированные у выпускника следующие компетенции:

# Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины (в части, обеспечиваемой дисциплиной)

**ОПК-2:** Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных

#### Знать:

основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы стандартизации и сертификации;

методы нахождения и критического анализа информации, необходимой для решения поставленной залачи.

#### Уметь:

выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования;

формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение;

определять ожидаемые результаты решения выделенных задач

#### Владеть:

способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов измерений;

разработкой решения конкретной задачи, выбирая оптимальный вариант, оценивая его досто-инства и недостатки

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Tpe	Требования к предварительной подготовке обучающегося (предшествующие					
	дисциплины, модули, темы):					
1	Б1.О.04. Высшая математика					
2	Б1.О.07. Физика					
3	Б1.О.12. Теоретические основы электротехники					
	Последующие дисциплины и практики, для которых освоение данной					
	дисциплины необходимо:					
1	Б1.О.19. Метрология, стандартизация и сертификация					
2	Б1.О.23. Схемотехника					

3	Б1.О.27. Основы теории электромагнитных полей и волн
4	Б1.В.08. Технологии сетей доступа
5	Б1.В.13. Электропитание устройств и систем инфокоммуникаций

# 4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Очная форма обучения, 4 года

	ная форма обучения, 4 года	1	1		1
Код	Тема и краткое содержание занятия	Вид	Кол.	Компе-	УМИО
зан.		зан.	часов	тенции	
1	Vyna 2 Cavagyn 2	3	4	5	6
	Курс 2, Семестр 3	56 (29)	-28) час	ı O.D.	
1.1	Модуль 1: <b>Полупроводниковые приборы</b> – Введение. Основные понятия и определения	Э0 (28+ Лек.	1	ОПК-2	Л1.1,
1.1	электроники. Введение. Предмет, задачи и	JICK.	1	OHK-2	Л1.1, Л1.2,
	место дисциплины в подготовке бакалавров в				Л1.2, Л2.1,
	место оисциплины в поосотовке оикаливров в МТУСИ. Классификация, основные параметры				Л2.1, Л2.2
	и характеристики электрических сигналов и				J12.2
	электронных устройств.				
1.2	Диоды. Классификация, система обозначений.	Лек.	1	ОПК-2	Л1.1,
1.2	Статические вольт-амперные	JION.	_	01111 2	Л1.2,
	характеристики. Схемы замещения, основные				Л2.1,
	параметры.				Л2.2
	T ····				
1.3	Расчет схем на полупроводниковых диодах. ВАХ	П3	4	ОПК-2	Л1.2,
	диода, схема включения диода, графоаналитический				Л3.9
	метод расчета диодных схем				
1.4	Транзисторы. Полевые транзисторы с	Лек.	1	ОПК-2	Л1.1,
	управляющим переходом. Принцип действия,				Л1.2,
	режимы работы, вольт-амперные				Л2.1,
	характеристики. Классификация, система				Л2.2,
	обозначений, схемы включения.				Л2.3
1.5	МДП-транзисторы. Принцип действия, режимы ра-	Лек.	1	ОПК-2	Л1.1,
	боты, вольт-амперные характеристики, схемы за-				Л1.2,
	мещения. Система обозначений, схемы включения.				Л2.1,
		_			Л2.2
1.6	Исследование ключевых схем на полевых транзисто-	Л.р.	4	ОПК-2	Л1.1,
	рах. Подготовка схем к экспериментальному исследо-				Л1.2,
	ванию и моделированию. Режимы моделирования клю-				Л2.3,
	чевых электронных схем. Изучение вариантов исполь-				Л3.2
	зования полевых транзисторов в качестве нагрузочно-				
1.7	го резистора.	ПЗ	4	ОПК-2	Л1.2,
1./	Расчет полевых транзисторов. <i>Определение базовых</i> параметров униполярных и МДП-транзисторов.	113	4	OHK-2	Л1.2, Л3.9
1.8	Биполярные транзисторы. Принцип действия, ре-	Лек.	2	ОПК-2	Л3.9 Л1.1,
1.0	жимы работы, основные параметры.	JICK.		011IX-2	Л1.1, Л1.2,
	Схема с общей базой. Вольт-амперные характери-				Л2.1,
	стики, основные параметры.				Л2.1,
	Схема с общим эмиттером. Вольт-амперные харак-				Л2.3
	теристики, схемы замещения, основные парамет-				
	ры.				
	Схема с общим коллектором. Вольт-амперные ха-				
	рактеристики, основные параметры.				
1.9	Исследование аналоговых каскадов на полевых тран-	Л.р.	2	ОПК-2	Л1.1,
1.7	зисторах. Анализ основных режимов работы и схем	Jp.	_	21111.2	Л1.2,
L	STATE PART THERETO SERVICES PERIODENES PROGRESS IN CHEM	l	l		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	замещения. Аналитический и графоаналитический расчет.				Л3.7
1.10	Исследование двухкаскадного интегрального усилителя. Исследование вольт-амперных характеристик и	Л.р.	4	ОПК-2	Л1.1, Л1.2,
	измерение основных параметров. Исследование влияния ООС на параметры усилителя.				Л3.5
1.11	Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых	ПЗ	4	ОПК-2	Л1.2,
	транзисторах. Определение базовых параметров тран-				Л3.9
1.12	зисторов, расчет режима постоянного тока.	CP	28	ОПК-2	Π1 1
1.12	Резисторы и конденсаторы: классификация, си- стема обозначений, параметры, схемы замещения,	CP	28	OHK-2	Л1.1, Л1.2,
	предельные эксплуатационные данные, условные				Л2.2
	графические обозначения на электрических схемах,				
	ряды номинальных значений и допускаемых откло-				
	нений. Основные параметры полевых транзисто-				
	ров. Основные параметры МДП-транзисторов. Би-				
	полярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей ба-				
	зой. Вольт-амперные характеристики, схемы за-				
	мещения, основные параметры схемы с общим				
	эмиттером. Вольт-амперные характеристики,				
	схемы замещения, основные параметры схемы с				
	общим коллектором. Рабочие параметры и режимы				
	эксплуатации транзисторных схем. Виртуальная				
	электронная лаборатория: интерфейс пользователя,				
	подготовка схем к моделированию. Методы модели-				
	рования и анализа электронных схем, способы обра-				
	ботки и оформления результатов моделирования. Модуль 2: Интегральные микросхемы (ИМС	) - 52 ('	 24±28)	нас	
2.1	Операционные усилители. Основные параметры и	Лек.	$\frac{24+26)}{2}$	ОПК-2	Л1.1,
2.1	характеристики идеального и реального операцион-	JICK.		Offic 2	Л1.2,
	ного усилителя. Особенности схемотехники функ-				Л2.1,
	циональных узлов и каскадов операционных усили-				Л2.2,
	телей. Основные виды операционных усилителей.				Л2.3
2.2	Исследование параметров операционных усилителей.	Л.р.	2	ОПК-2	Л1.1,
	Методы анализа рабочих режимов транзисторов в				Л1.2,
	схемах ОУ. Аналитическая оценка и графоаналитиче-				Л3.6
	ский анализ характера преобразований сигналов в схе-				
2.3	мах ОУ. Расчет параметров операционных усилителей. Опреде-	ПЗ	4	ОПК-2	Л1.2,
2.3	ление параметров операционных усилителей. Опреое-	113	+	OHK-2	Л3.9
	личного функционального назначения.				V1J.)
2.4	Основные понятия и определения	Лек.	1	ОПК-2	Л1.1,
	микроэлектроники. Этапы развития				Л1.2,
	микроэлектроники. Представление об				Л2.1,
	активных и пассивных микросхемах,				Л2.2,
	достоинства микроэлектронных изделий.				Л2.3
	Классификация ИМС, система обозначений,				
	требования ГОСТов к построению условных				
	графических обозначений на электрических схемах.				
2.5	Схемах. Полупроводниковые ИМС. Представление о	Лек.	1	ОПК-2	Л1.1,
2.5	физико-технологических процессах	JICK.	1	01110-2	-
	I (DИЗИКО-MEXHQЛОГИЧЕСКИХ NDONECCOX				Л1.2,

					<b>ПО О</b>
	интегральных микросхем (интегральные				Л2.2,
	резисторы, конденсаторы, диоды и				Л2.3
	транзисторы). Этапы разработки и				
	проектирования ИМС.	-		0.777.4	74.4
2.6	Логические интегральные микросхемы.	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1,
	Схемотехника логических элементов				Л1.2,
	различных логик: элементы транзисторно-				Л2.2,
	транзисторной логики, эмиттерно-связанной				Л2.3
	логики, логики на полевых транзисторах,				
	интегрально-инжекционной логики.				
	Сравнительный анализ логических элементов				
	и их особенности.				
2.7	Исследование интегральных микросхем на основе	Л.р.	2	ОПК-2	Л1.1,
	транзисторно-транзисторной логики. Исследование				Л1.2,
	вольт-амперных характеристик и измерение основ-				Л3.4
	ных параметров. Исследование влияния ООС на па-				
	раметры схем.				
2.8	Исследование интегральных микросхем на КМДП -	Л.р.	2	ОПК-2	Л1.1,
	транзисторах. Анализ режимов работы ИМС, схемы				Л1.2,
	замещения, аналитический и графоаналитический				Л3.3
	расчёт. Измерение основных параметров.				
2.9	Программируемые логические интегральные	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1,
	схемы. Основные сведения, классификация,				Л1.2,
	области применения. Программируемые				Л2.1,
	логические матрицы, программируемая				Л2.2,
	матричная логика. Применение базового				Л2.3
	матричного кристалла.				
2.10	Перспективные направления развития	Лек.	4	ОПК-2	Л1.1,
	микроэлектроники. Основные понятия	01010	•	01111 2	Л1.2,
	функциональной электроники. Проблемы				Л2.1,
	повышения степени интеграции. Основные				Л2.2,
	направления развития функциональной				Л2.3
	электроники. Понятие о магнетоэлектронике и				V12.3
	цилиндрических магнитных доменах. Базовые				
	схемные решения оптоэлектроники.				
2.11	Расчет ИМС. Определение параметров основных	ПЗ	2	ОПК-2	Л1.2,
2.11		113	2	OHK-2	Л3.9
	интегральных радиоэлементов (резисторов, кон-				113.9
	денсаторов и др.)				
2.12	<i>*</i>	CP	20	OFFIC 2	п1 1
2.12	Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы.	CP	28	ОПК-2	Л1.1,
	Понятие о поверхностно-акустических волнах, ос-				Л1.2,
	новные пути и области применения эффекта ПАВ в				Л2.1,
	микроэлектронике. ИМС на эффекте ПАВ: принцип				Л2.2,
	действия и основные области схемотехнического				Л2.3
	использования. Синтез ИМС на основе использова-				
	ния эффекта ПАВ. Полупроводниковые приборы на				
	эффекте междолинного перехода электронов:				
1				Ī	1
į	принцип действия генераторов Ганна, параметры и				
	свойства. Генераторы с ограничением накопления				
	± ', ± ± ±				
	свойства. Генераторы с ограничением накопления объёмного заряда. Программируемые логические матрицы, программируемая матричная логика.				
	свойства. Генераторы с ограничением накопления объёмного заряда. Программируемые логические матрицы, программируемая матричная логика. Применение базового матричного кристалла. При-				
	свойства. Генераторы с ограничением накопления объёмного заряда. Программируемые логические матрицы, программируемая матричная логика.				

новные параметры и характеристики. Основные особенности схемотехнического использования ПЗС.			
Экзамен	36	ОПК-2	Л1.1-
			Л3.9,
			91,92

4.2 Заочная форма обучения, 4 года 8 мес

	учная форма обучения, 4 года 8 мес.	D	I/ c -	I/ 0	
Код	Тема и краткое содержание занятия	Вид	Кол.	Компе-	УМИО
зан.	• •	зан.	часов	тенции	
1	2	3	4	5	6
	Курс 3, семестр 5,6	<u> </u>			
	Модуль 1: Полупроводниковые приборы –				T
1.1	Введение. Основные понятия и определения	Лек.	4	ОПК-2	Л1.1,
	электроники. Введение. Предмет, задачи и				Л1.2,
	место дисциплины в подготовке бакалавров в				Л2.1,
	МТУСИ. Методические рекомендации по				Л2.2
	самостоятельному изучению материала и				
	выполнению контрольной работы.				
	Диоды. Классификация, система обозначений.				
	Статические вольт-амперные				
	характеристики. Транзисторы. Полевые транзисторы с				
	гранзисторы. Полевые транзисторы с управляющим переходом. Принцип действия,				
	упривляющим перехооом. Принцип оеиствия, режимы работы, вольт-амперные				
	характеристики. Классификация, система				
	обозначений, схемы включения.				
1.2	Резисторы и конденсаторы: классификация,	CP	32	ОПК-2	Л1.1,
1.2	система обозначений, параметры, схемы		32	Offic 2	Л1.2,
	замещения, предельные эксплуатационные				Л2.1,
	данные, условные графические обозначения на				Л2.2,
	электрических схемах, ряды номинальных				Л2.3
	значений и допускаемых отклонений. Основные				
	параметры полевых транзисторов. Основные				
	параметры МДП-транзисторов. Рабочие				
	параметры и режимы эксплуатации				
	транзисторных схем. Виртуальная				
	электронная лаборатория: интерфейс				
	пользователя, подготовка схем к				
	моделированию. Методы моделирования и				
	анализа электронных схем, способы обработки и				
	оформления результатов моделирования.				
	Модуль 2: Интегральные микросхемы (ИМС)	− 63 (1	0+53) q	асов	
2.1.	Транзисторы. Классификация, система	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1,
	обозначений, схемы включения. Биполярные				Л1.2,
	транзисторы. Принцип действия, режимы				Л2.1,
	работы, основные параметры. Схемы (с				Л2.2,
	общей базой, с общим эмиттером, с общим				Л2.3
	коллектором).				
	Основные понятия и определения микроэлектрони-				
	ки. Этапы развития микроэлектроники. Представ-				
	ление об активных и пассивных микросхемах, до-				
	стоинства микроэлектронных изделий. Классифи-				

кация ИМС, система обозначений, требования ГОСТов к построению условных графических обозначений на электрических схемах.  2.2 Исследование аналоговых каскадов на полевых транзисторах. Анализ основных режимов работы и схем замещения. Аналитический и графоаналитический расчет.  2.3 Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых транзисторах. Определение базовых параметров транзисторах. Определение базовых параметров транзисторов, расчет режима постоянного тока.  2.4 Исследование интегральных микросхем на основе пранзисторно-транзисторной логики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики, схемы с общим эмиттером.	Л1.1, Л1.2, Л3.7 Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2,
2.2 Исследование аналоговых каскадов на полевых транзисторах. Анализ основных режимов работы и схем замещения. Аналитический и графоаналитический расчет.   2.3 Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых транзисторах. Определение базовых параметров транзисторов, расчет режима постоянного тока.   2.4 Исследование интегральных микросхем на основе ных параметрых характеристик и измерение основных параметрых характеристик и измерение основных параметры схем.   2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных параметрых радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)   2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.2, Л3.7 Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2, Л3.4 Л1.2, Л3.9
2.2 Исследование аналоговых каскадов на полевых транзисторах. Анализ основных режимов работы и схем замещения. Аналитический и графоаналитический расчет.      2.3 Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых транзисторах. Определение базовых параметров транзисторах. Определение базовых параметров транзисторно-транзисторной логики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметрых характеристик и измерение основных параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмитером. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.2, Л3.7 Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2, Л3.4 Л1.2, Л3.9
2.2 Исследование аналоговых каскадов на полевых транзисторах. Анализ основных режимов работы и схем замещения. Аналитический и графоаналитический расчет.      2.3 Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых транзисторах. Определение базовых параметров транзисторах. Определение базовых параметров транзисторно-транзисторной логики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметрых характеристик и измерение основных параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмитером. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.2, Л3.7 Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2, Л3.4 Л1.2, Л3.9
зисторах. Анализ основных режимов работы и схем замещения. Аналитический и графоаналитический расчет.  2.3 Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых транзисторах. Определение базовых параметров транзисторов, расчет режима постоянного тока.  2.4 Исследование интегральных микросхем на основе вольт-амперных характеристики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметров. Исследование влияния ООС на параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.2, Л3.7 Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2, Л3.4 Л1.2, Л3.9
Замещения. Аналитический и графоаналитический расчет.   2.3 Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых транзисторах. Определение базовых параметров транзисторов, расчет режима постоянного тока.   2.4 Исследование интегральных микросхем на основе вольт-амперных характеристик и измерение основных параметры схем.   2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)   2 ОПК-2 интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)   2 ОПК-2   2 ОПК-2   2 ОПК-2   3 ОПК-2   3 ОПК-2   3 ОПК-2   4	Л3.7  Л1.2, Л3.9  Л1.1, Л1.2, Л3.4  Л1.2, Л3.9  Л1.1, Л1.2, Л3.9
расчет.  2.3 Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых транзисторах. Определение базовых параметров транзисторов, расчет режима постоянного тока.  2.4 Исследование интегральных микросхем на основе транзисторно-транзисторной логики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметров. Исследование влияния ООС на параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2, Л3.4 Л1.2, Л3.9
расчет.  2.3 Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых транзисторах. Определение базовых параметров транзисторов, расчет режима постоянного тока.  2.4 Исследование интегральных микросхем на основе транзисторно-транзисторной логики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметров. Исследование влияния ООС на параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л3.9  Л1.1, Л1.2, Л3.4  Л1.2, Л3.9  Л1.1, Л1.2,
транзисторах. Определение базовых параметров транзисторов, расчет режима постоянного тока.  2.4 Исследование интегральных микросхем на основе пранзисторно-транзисторной логики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л3.9  Л1.1, Л1.2, Л3.4  Л1.2, Л3.9  Л1.1, Л1.2,
транзисторах. Определение базовых параметров транзисторов, расчет режима постоянного тока.  2.4 Исследование интегральных микросхем на основе вольт-амперных характеристик и измерение основных параметрые исследование влияния ООС на параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л3.9  Л1.1, Л1.2, Л3.4  Л1.2, Л3.9  Л1.1, Л1.2,
зисторов, расчет режима постоянного тока.  2.4 Исследование интегральных микросхем на основе транзисторно-транзисторной логики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметров. Исследование влияния ООС на параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.2, Л3.4 Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2,
<ul> <li>2.4 Исследование интегральных микросхем на основе транзисторно-транзисторной логики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметров. Исследование влияния ООС на параметры схем.</li> <li>2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)</li> <li>2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,</li> </ul>	Л1.2, Л3.4 Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2,
транзисторно-транзисторной логики. Исследование вольт-амперных характеристик и измерение основных параметров. Исследование влияния ООС на параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.2, Л3.4 Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2,
вольт-амперных характеристик и измерение основных параметров. Исследование влияния ООС на параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л3.4  Л1.2, Л3.9  Л1.1, Л1.2,
ных параметров. Исследование влияния ООС на параметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.2, Л3.9 Л1.1, Л1.2,
раметры схем.  2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л3.9 Л1.1, Л1.2,
2.5 Расчет ИМС. Определение параметров основных интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л3.9 Л1.1, Л1.2,
интегральных радиоэлементов (резисторов, конденсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л3.9 Л1.1, Л1.2,
денсаторов и др.)  2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.1, Л1.2,
2.6 Биполярные транзисторы. Вольт-амперные харак- теристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы за- мещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.2,
теристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л1.2,
базой. Вольт-амперные характеристики, схемы за- мещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	
мещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Ι ΠΌ 1
эмиттером. Вольт-амперные характеристики,	Л2.1,
	Л2.2,
OVOLULI DOLLOULO DOLLOULLO MODOLLOUDIL CACALLE C	Л2.3
схемы замещения, основные параметры схемы с	
общим коллектором. Рабочие параметры и режимы	
эксплуатации транзисторных схем. Особенности	
схемотехники функциональных узлов и каскадов	
операционных усилителей. Основные виды операци-	
онных усилителей. Фотоэлектрические и опто-	
электронные приборы. Понятие о поверхностно-	
акустических волнах, основные пути и области	
применения эффекта ПАВ в микроэлектронике.	
ИМС на эффекте ПАВ: принцип действия и основ-	
ные области схемотехнического использования.	
Синтез ИМС на основе использования эффекта	
ПАВ. Полупроводниковые приборы на эффекте	
междолинного перехода электронов: принцип дей-	
ствия генераторов Ганна, параметры и свойства.	
Генераторы с ограничением накопления объёмного	
заряда. Программируемые логические матрицы,	
программируемая матричная логика. Применение	
базового матричного кристалла. Приборы с зарядо-	
вой связью: функциональная схема, принцип дей-	
ствия. Приборы с зарядовой связью. Основные па-	
раметры и характеристики. Основные особенности	
схемотехнического использования ПЗС.	
Экзамен 9 ОПК-2	Л1.1-
	Л3.9,
	U1J./,

Код	Тама и краткое солерукание запятия	Вид	Кол.	Компе-	УМИО
зан.	Тема и краткое содержание занятия	зан.	часов	тенции	
1	2	3	4	5	6
	Курс 3, семестр5	21 (4)	27)		
1.1	Модуль 1: Полупроводниковые приборы -		·		Π1.1
1.1	Введение. Основные понятия и определения электроники. Введение. Предмет, задачи и место дисциплины в подготовке бакалавров в МТУСИ. Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала и выполнению контрольной работы. Диоды. Классификация, система обозначений. Статические вольт-амперные характеристики. Транзисторы. Полевые транзисторы с управляющим переходом. Принцип действия,	Лек.	4	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2
1.2	режимы работы, вольт-амперные характеристики. Классификация, система обозначений, схемы включения.	CD	27	OHK 2	П1 1
1.2	Резисторы и конденсаторы: классификация, система обозначений, параметры, схемы замещения, предельные эксплуатационные данные, условные графические обозначения на электрических схемах, ряды номинальных значений и допускаемых отклонений. Основные параметры полевых транзисторов. Основные параметры МДП-транзисторов. Рабочие параметры и режимы эксплуатации транзисторных схем. Виртуальная электронная лаборатория: интерфейс пользователя, подготовка схем к моделированию. Методы моделирования и анализа электронных схем, способы обработки и оформления результатов моделирования.	СР	27	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3
	Модуль 2: <b>Интегральные микросхемы (ИМС</b>	) – 41 (	14+27)	час	
2.1.	Транзисторы. Классификация, система обозначений, схемы включения. Биполярные транзисторы. Принцип действия, режимы работы, основные параметры. Схемы (с общей базой, с общим эмиттером, с общим коллектором). Основные понятия и определения микроэлектроники. Этапы развития микроэлектроники. Представление об активных и пассивных микросхемах, достоинства микроэлектронных изделий. Классификация ИМС, система обозначений, требования ГОСТов к построению условных графических обо-	Лек.	2	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2, Л2.3
2.2	значений на электрических схемах.  Исследование аналоговых каскадов на полевых транзисторах. Анализ основных режимов работы и схем замещения. Аналитический и графоаналитический расчет.	Л.р.	2	ОПК-2	Л1.1, Л1.2, Л3.7

2.2	n e	TT2		OTT 2	П1.2
2.3	Расчет усилительных каскадов на полупроводниковых	П3	4	ОПК-2	Л1.2,
	транзисторах. Определение базовых параметров тран-				Л3.9
	зисторов, расчет режима постоянного тока.				
2.4	Исследование интегральных микросхем на основе	Л.р.	4	ОПК-2	Л1.1,
	транзисторно-транзисторной логики. Исследование				Л1.2,
	вольт-амперных характеристик и измерение основ-				Л3.4
	ных параметров. Исследование влияния ООС на па-				
	раметры схем.				
2.5	Расчет ИМС. Определение параметров основных	ПЗ	2	ОПК-2	Л1.2,
	интегральных радиоэлементов (резисторов, кон-				Л3.9
	денсаторов и др.)				
2.6	Биполярные транзисторы. Вольт-амперные харак-	CP	27	ОПК-2	Л1.1,
	теристики, основные параметры схемы с общей				Л1.2,
	базой. Вольт-амперные характеристики, схемы за-				Л2.1,
	мещения, основные параметры схемы с общим				Л2.2,
	эмиттером. Вольт-амперные характеристики,				Л2.3
	схемы замещения, основные параметры схемы с				112.5
	общим коллектором. Рабочие параметры и режимы				
	1 1 1				
	эксплуатации транзисторных схем. Особенности				
	схемотехники функциональных узлов и каскадов				
	операционных усилителей. Основные виды операци-				
	онных усилителей. Фотоэлектрические и опто-				
	электронные приборы. Понятие о поверхностно-				
	акустических волнах, основные пути и области				
	применения эффекта ПАВ в микроэлектронике.				
	ИМС на эффекте ПАВ: принцип действия и основ-				
	ные области схемотехнического использования.				
	Синтез ИМС на основе использования эффекта				
	ПАВ. Полупроводниковые приборы на эффекте				
	междолинного перехода электронов: принцип дей-				
	ствия генераторов Ганна, параметры и свойства.				
	Генераторы с ограничением накопления объёмного				
	заряда. Программируемые логические матрицы,				
	программируемая матричная логика. Применение				
	базового матричного кристалла. Приборы с зарядо-				
	вой связью: функциональная схема, принцип дей-				
	ствия. Приборы с зарядовой связью. Основные па-				
	раметры и характеристики. Основные особенности				
	схемотехнического использования ПЗС.				
	Экзамен		36	ОПК-2	Л1.1-
	ORGANICH .				Л3.9,
					91,92
				1	$\mathcal{I}_{1},\mathcal{I}_{2}$

## 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

	5.1 Рекомендуемая литература				
5.1.1. Основная литература					
Код	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Кол.	
Код	составители	Jainabhe	год	KUJI.	
Л1.1	Соколов С.В.,	Электроника: Учебное пособие	М.: Горячая	Э1	
	Титов Е.В.		линия-Телеком,		
			2013		
Л1.2	Опадчий Ю.Ф.,	Аналоговая и цифровая электроника:	М.: Горячая	Э2	
	Глудкин О.П.,	Учебник для вузов	линия-Телеком,		
	Гуров А.И.		2016		

5.1.2 Дополнительная литература					
Код	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол.	
Л2.1	Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В.	Электроника: Учебное пособие	Ростов н/Д: 2009	Э1	
Л2.2	Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В.	Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники. Учебное пособие	СПб.: Лань, 2013.	Э2	
Л2.3	Лачин В.И., Савелов Н.С.	Электроника: Учебное пособие	Ростов н/Д: Феникс, 2002	40	
5.1.	3 Учебно-методи	ческое обеспечение для самостоятельной	й работы обучающ	ихся	
Код	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Кол.	
Л3.1	В.И.Николотов	Методические указания и КЗ по дисциплине Электроника	М.: МТУСИ, 2013 г.	Э1	
Л3.2	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной работе <i>Исследование ключевых схем на полевых транзисторах</i>	Ростов-на-Дону, СКФ МТУСИ, 2015 г.	30	
Л3.3	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной работе <i>Исследование интегральных</i> микросхем на КМДП-транзисторах	Ростов-на-Дону, СКФ МТУСИ, 2015 г.	30	
Л3.4	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной работе <i>Исследование интегральных</i> микросхем на основе транзисторнотранзисторной логики	Ростов-на-Дону, СКФ МТУСИ, 2015 г.	30	
Л3.5	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной работе <i>Исследование двухкаскадного</i> интегрального усилителя	Ростов-на-Дону, СКФ МТУСИ, 2015 г.	30	
Л3.6	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной работе <i>Исследование параметров операционных усилителей</i>	Ростов-на-Дону, СКФ МТУСИ, 2015 г.	30	
Л3.7	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной работе <i>Исследование</i> аналоговых каскадов на полевых транзисторах	Ростов-на-Дону, СКФ МТУСИ, 2015 г.	30	
Л3.8	В.Л. Львов	Методическое пособие по лабораторной работе <i>Исследование интегральных оптронов</i>	Ростов-на-Дону, СКФ МТУСИ, 2015 г.	30	
Л3.9	В.Л. Львов	Методическое пособие по практическим занятиям по дисциплине «Электроника»	Ростов-на-Дону, СКФ МТУСИ, 2016 г.	30	
D1		5.2 Электронные образовательные ресур	СЫ		
Э1 Э2		usi.ru/?page_id=659			
Э2	https://znanium.co				
П.1	MS Word	5.3 Программное обеспечение			
П.2	Open Scape Office Assistant (ПО для конфигурирования Open Scape Office)				
П.3	MS Visio				
11.5	11.0 11.010				

### 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

6.1	МТО лекционных занятий
1	Лекционная аудитория, оснащенная проектором, ПК (ноутбуком), экраном

6.2	6.2 МТО лабораторных работ и практических занятий				
1	Лабораторные стенды для физического моделирования лаб. №№2,4				
2	Компьютерные аудитории с возможностью выхода в локальную сеть Филиала и Интернет				
6.3	6.3 МТО рубежных контролей и зачетов				
1	Компьютерные аудитории с возможностью выхода в локальную сеть Филиала и Интернет				

#### 7. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием автоматизированных обучающих курсов (систем), а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.

Постановку задачи обучаемым на проведение самостоятельной работы преподаватель осуществляет на одном из занятии, предшествующему данному.

Методику самостоятельной работы все обучаемые выбирают индивидуально.

Студентам очной формы обучения при освоении вопросов для самостоятельного изучения, представленных в подразделе 4.1, рекомендуется соблюдать последовательность их изучения, представленную ниже в таблице.

Студенты заочной формы обучения могут осваивать вопросы для самостоятельного изучения, представленные в подразделе 4.2, в произвольной последовательности в удобное для них время. Однако, к началу сессии они должны ориентироваться в материале, представленном в строках 1.2, 2.6 таблицы подраздела 4.2.

Учебный материал, выносимый на самостоятельное изучение студентам очной формы обучения

Ŋo	Содержание самостоятельной работы	Часы на изучение	
n/n		56 часов	

	Модуль 1: Полупроводниковые приборы.	28
	1. Резисторы и конденсаторы: классификация, система обозначений, параметры, схемы замещения, предельные эксплуатационные данные, условные графические обозначения на электрических схемах, ряды номинальных значений и допускаемых отклонений.	2
	2. Основные параметры полевых транзисторов. Основные параметры МДП-транзисторов.	4
1	3. Биполярные транзисторы. Вольт-амперные характеристики, основные параметры схемы с общей базой. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим эмиттером. Вольт-амперные характеристики, схемы замещения, основные параметры схемы с общим коллектором. Рабочие параметры и режимы эксплуатации транзисторных схем.	12
	4. Виртуальная электронная лаборатория: интерфейс пользовате-	6
	ля, подготовка схем к моделированию. 5. Методы моделирования и анализа электронных схем, способы обработки и оформления результатов моделирования.	4
	Модуль 2: Интегральные микросхемы.	28
2	1. Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы.	4
2	2. Понятие о поверхностно-акустических волнах, основные пути и области применения эффекта ПАВ в микроэлектронике. ИМС на эффекте ПАВ: принцип действия и основные области схемотехнического использования. Синтез ИМС на основе использования эффекта ПАВ.	4
	3. Полупроводниковые приборы на эффекте междолинного перехода электронов: принцип действия генераторов Ганна, параметры и свойства. Генераторы с ограничением накопления объёмного заряда.	4
	4. Программируемые логические матрицы, программируемая матричная логика.	6
	5. Применение базового матричного кристалла.	4
	6. Приборы с зарядовой связью: функциональная схема, принцип действия. Основные параметры и характеристики. Основные особенности схемотехнического использования ПЗС.	6

# Дополнения и изменения в Рабочей программе